Japanese Patent Application No. 57-386/1976 What is claimed is:

A method of graft-polymerizing a molded product of aromatic polyester characterized in that, in graft-polymerizing a hydrophilic vinyl compound with the molded product of aromatic polyester, a 2-hydroxybenzophenone derivative represented by the general formula:

(where, in the formula, R₁ represents a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, an amino group, a carboxyl group, an alkoxy group, or an alkyl group; R₂ represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, an alkoxy group, or an alkyl group; and A represents an acryloyloxy group, methacryloyloxy group, a vinylsulfonic group, or a group represented by the general formula:

or a group represented by the general formula:

wherein R₃ represents a hydrogen atom or methyl group) is graft-copolymerized in an amount of from 0.1 to 30 wt% with respect to the hydrophilic vinyl compound.

報 (B2)· 許 公

昭57-386

50 Int.Cl.3 D 06 M 13/00 C 08 J 7/16 C 08 F 283/02

識別記号

庁内整理番号 7107-4L 7415 - 4 F 7167 - 4 J

网络公告 昭和57年(1982) 1月6日

発明の数 1

2

(全6頁)

砂芳香族ポリエステル成型品のグラフト重合方法

创特 昭49-122135

昭49(1974)10月22日 @出

昭51-49988 公

國昭51(1976)4月30日

明 者 大口正勝 **伊発**

大津市本堅田町1300番地の 1

井桁規矩二 79発 明 者

大津市本堅田町1300番地の1

願 人 東洋紡績株式会社 (7))H

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

の特許請求の範囲

1 芳香族ポリエステル成型品に、親水性ビニル 15 ル成型品に親水性ビニル化合物をグラフト重合す 化合物をグラフト重合するにあたり、一般式

(但し、式中R」は水素、ハロゲン、水酸基、ア ミノ基、カルポキシル基、アルコキシ基、アルキ ル基を、R2は水素、水酸基、アルコキシ基、ア ルキル基、Aはアクリロイロキシ基、メタクリロ イキシ基、ビニルスルホン基、あるいは一般式

$$C H_2 = 0 - C - C - C H_2 - C H - C H_2 - O - C$$

で示される基、または一般式

OH30 $C H_2 = 0 - C H_2 - 0 - C H_2 C H - C H_2 - 0 -$ で示される基を表わす。ここでR。は水素または メチル基を示す。)

で表わされる 2ーヒドロキシベンソフエノン誘導 体を、親水性ビニル化合物に対し0.1~30重量 35 **男共グラフト重合させることを特徴とする芳香族** ポリエステル成型品のグラフト重合方法。

発明の詳細な説明

本発明は芳香族ポリエステル成型品に、親水性 ビニル化合物をグラフト重合して得られるグラフ ト物の耐光性を改良する方法に関する。さらに詳 しくは、該グラフト重合にあたり、紫外線吸収能 力のある 2-ヒドロキシベンゾフエノン誘導体を 共グラフト重合することによりグラフト物の耐光 性を改良する方法に関する。

芳香族ポリエステル成型品は一般にすぐれた機 10 械的特性を有するが、反面、その疎水性のゆえに 帯電し易く、油性汚れが落ちにくいなどのほか吸 水、吸湿性がほとんどないため衣料とした場合に 蒸し暑い、べたつくなどの欠点を有する。

これら欠点を改良するために芳香族ポリエステ る方法が提案されているが、グラフト物を日光に 露光したときグラフトによつて付与された親水性、 帯電防止性、防汚性などが低下したり、成型物自 身が劣化もしくは変色し易いという欠点を生じる。 20 更に分散染料などで染色した場合、耐光堅牢度が 著しく低下するという致命的欠点を生じる。

従来、ポリエステル繊維に親水性ビニル化合物 をグラフト重合して得られるグラフト繊維染色物 の耐光堅牢度を改良するため、たとえばヒンダー ドフエノールのようなラジカル捕捉剤の分散液で 後処理する方法も提案されているが、特定の化合 物を用いた場合を除いて、その耐光性改良の効果 はきわめて小さく、実用上満足できる製品はなお 得られていない。

本発明者らはかかる困難を克服し、上記グラフ ト物の耐光性を改良するべく鋭意研究の結果、本 発明に到着した。すなわち、本発明は芳香族ポリ エステル成型品に、親水性ビニル化合物をグラフ ト重合するにあたり、一般式

(式中、R,は水素、ハロゲン、水酸基、アミノ基、 カルボキシル基、アルコキシ基、アルキル基を、 R。は水素、水酸基、アルコキシ基、アルキル基 を、Aはアクリロイロキシ基、メタクリロイロキ' シ基、ビニルスルホン基、あるいは一般式

$$C H_2 = \overset{R_3}{C} - \overset{O}{C} - O - C H_2 - \overset{i}{C} H - C H_2 - O - \overset{i}{C} H - \overset{i}{C} H$$

で示される基、または一般式 OH R₂ OH CH₂=
$$\overset{\circ}{C}$$
- $\overset{\circ}{C}$ - \overset

で示される基を表わす。ことでR。は水素または メチル基を意味する。)

体を、親水性ビニル化合物に対し0.1~30重量 多共グラフト重合させることを特徴とする芳香族 ポリエステル成型品のグラフト重合方法である。

本発明の方法によるときはグラフトによつて付 与された親水性、帯電防止性、防汚性などの耐光 20 はトウ、糸、編物、織物、不織布、合成紙、フィ 性が改良されると共に、成型品自身の劣化もしく は黄変が防止でき、更に染色された成型物の光退 色堅牢度が著しく向上し、ポリエステルのグラフ ト重合による親水加工の実用化を可能にしたもの である。

一般に知られているように地上に到達する太陽 光線には290 mμを下限の波長とする紫外線が 含まれているが、この領域の光エネルギーにより、 芳香族ポリエステルをはじめとする多くの有機化 合物は程度の差こそあれ光劣化を起こす。そして 30 **芳香族ポリエステルに親水性ビニル化合物をグラ** フト重合するときさらに光劣化が促進されるよう になり、結果として、染色物の耐光堅牢度をも著 しく低下させる。この原因については充分明らか ではないが、主として親水性グラフトボリマーに35 スチレンスルホン酸、ビニルスルホン酸、ビニル 由来する含有水分や、導入されたカルボキシル基 などの官能基化よる活性化化よってポリエステル 鎖の光劣化が促進されることにあると考えられる。 本発明に用いられる上記 2-ヒドロキシベンソフ エノン誘導体は、共グラフト重合によつて芳香族 40 親水性能の点から好ましく、さらにアクリル酸と ポリエステル基質中に有効に分布させることによ り、その紫外線吸収能力を効果的に発揮させて紫 外線の光エネルギーを熱エネルギーに変換し、光 劣化反応を抑制してグラフト成型品の耐光性を向

上させるものと考えられる。これに対し、グラフ ト共重合できる官能性基をもたない一般の紫外線 吸収剤によって処理した親水性グラフト成型品は、 限られた一部の紫外線吸収剤を除くと実質的化耐 5 光性は向上せず、たとえ耐光性が向上できるもの でも前記 2ーヒドロキシベンソフエノン誘導体を 共グラフト重合したものに比べて、その効果が小 さく、かつ耐洗濯性に欠けるのである。一方本発 明における上記2ーヒドロキシベンゾフエノン誘 10 導体は共グラフト重合により、耐洗剤性が改良さ れてより一層の耐光性向上が達成されるものであ

本発明における芳香族ポリエステルとしては、 ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンテレ で表わされる 2ーヒドロキシベンソフエノン誘導 15 フタレートイソフタレート、ポリテトラメチレン テレフタレート、ポリエチレンテレフタレートパ ラオキシエトキシベンソエート、あるいはナフタ リンジカルボン酸とエチレングリコールからなる ポリエステルなどがあげられ、その成型品として ルムなどがあげられるが、これらに限定されるも のではない。

> 上記の芳香族ポリエステル成型品にグラフト軍 合させる親水性ビニル化合物としては、分子中に カルボキシル基、アミド基、ポリエーテル基、水 酸基、アミノ基、スルホン基、ホスホン基などの 親水性基を有するビニル化合物があげられるが、 具体的にはアクリル酸、メタクリル酸、マイレン 酸、フマール酸、イタコン酸、アクリルアミド、 メタクリルアミド、ビニルピロリドン、ポリエチ レングリコールのモノまたはジアクリレート、ポ リエチレングリコールのモノまたはジメタクリレ ート、Nーメチロールアクリルアミド、2ーヒド ロキシエチルメタクリレート、ビニルビリジン、 ホスホン酸などが例示される。これらは単独また は2種以上の混合物としてグラフト重合に供され るが、特にアクリル酸および/またはメタクリル 酸を主成分とするモノマー混合物がクラフト効率、 メタクリル酸とがモル比で1対2から2対1の混 合物がグラフト効率、親水性および操業性の点か らすぐれた組成である。なお芳香族ポリエステル 成型品の機械的特性を実質的に損なうことなく、

効果的に親水性成型品に改質するためには、上記 の親水性ビニル化合物のグラフト率は3~30%、 とくに5~20 多にすることが好ましい。

本発明においては、芳香族ポリエステルに上記 の親水性ビニル化合物をグラフト重合するにあた り、上記の一般式で示される2-ヒドロキシベン **ゾフエノン誘導体を親水性ビニル化合物に対し** 0.1~30重量多、共グラフト重合するのである が、この2-ヒドロキシベンソフェノン誘導体は、 たとえば一般式

(式中R, は水素、ハロゲン、水酸基、アミノ基、 カルポキシル基、アルコキシ基、アルキル基を、 R2 は水素、水酸基、アルコキシ基、アルキル基 を表わす。)

で示される2,4ージヒドロキシベンゾフェノン 誘導体を、アクリル酸クロリドあるいはメタクリ ル酸クロリドなどと塩基性媒体中で反応させるか、20

$$CH_2 = C - C - O - CH_2 - CH - CH_3$$

もしくは

$$C H_2 = C - C H_2 - O C H_2 - C H - C H_2$$

(式中Ra は水素またはメチル基を表わす。) で示される グリシジルアクリレート、グリシジル メタクリレート、もしくはアリルグリシジルエー30 テル、メタリルグリシジルエーテルなどと、エポ キシ基の開環付加反応用触媒のもとに反応させる などの方法によつて合成することができる。

上記の2-ヒドロキシペンゾフエノン誘導体の 使用量は、上記親水性ビニル化合物に対して 0.1 35 てホモポリマーの抽出を行なつた後、乾燥、巾出 ~30重量多であり、また成型品に対して0.03 ~50重量%が好ましい。使用量が 0.1 重量多以 下の場合には目的とする耐光性が得られず、また 30重量の以上の場合には親水性能の低下が生じ る。

なお目的とする親水性、耐光性を損なわない範 **囲内でスチレン、メチルメタクリレート、エチル** メタクリレート、アクリロニトリル、ビニルクロ リト、その他の疎水性ビニル化合物がグラフト重

合にあたり併用できるのはもちろんである。

グラフト重合する方法としては、電離性放射線 を照射する方法、イオン放電による方法、熱酸化 やオゾン酸化による方法、ラジカル重合開始触媒 5 を用いる方法、あるいは無触媒でグラフト重合す る方法などのいずれの方法を用いてもよく、特に 限定するものではない。

本発明の方法により、上記の2-ヒトロキシベ ンゾフエノン誘導体を共にグラフト重合したグラフ 10 ト物は、上記誘導体を共クラフト重合しないもの で比べて耐光性が著しく向上し、実用面での大き な利点をもたらすのである。以下、実施例により 本発明を具体的に説明する。実施例中の部および あはすべて重量部および重量あを意味し、 **Sowi** 15 は繊維重量に対するバーセンテージを示すもので ある。

実施例 1

ポリエチレンテレフタレート(75d/24f) 加工糸編地(目付130g/m²)を、ペンゾイ ルパーオキサイド1部、モノクロルベンゼン6部、 ノイゲンET・160(第一工業製薬社製乳化剤) 4 部、水 1 0 0 0 部よりなる分散液中に 8 0 ℃で 30分間浸漬処理したのち、アクリル酸とメタクリ ル酸の等部からなるモノマー混合液25部、3-25 ヒドロキシー 4 ーベンゾイルーフエニルメタクリ

$$C H_2 = C H_3 O H O C$$

所定量およびノイゲン ET・180 (第一工業製 薬社製乳化剤)0.2部、水97.5部よりなる重合 液に浸漬して、ゆるやかな沸騰還流下に1時間、 振盪処理した。得られたグラフト物をアセトンに 1昼夜浸漬し、ついで沸騰水により3時間処理し レセット(170℃、1分間)した。かくして得 られたグラフト物を、レゾリンプルーFBL(バ イエル社製分散染料)ISowf、ディスパーTL (明成化学社製分散剤)0.1%よりなる水分散液 40 により、浴比1対100で120℃、1時間染色 し、ついでノイゲンHC(第一工業社製洗浄剤) 0.2%、炭酸ソーダ0.2%よりなる水溶液により、 浴比1対75で80℃、30分間ソーピングした 後、水洗、乾燥、巾出しセット(170℃、1分

間)した。得られたグラフト染色布をJIS規格 * 測定し第1表に示したが、表から親水性モノマー L0842-1971の方法に準じて露光試験し 耐光堅牢度を測定した。この結果を表1に示すが、 ルメタクリレートが308を越えるときは特に洗 本発明の方法によりすぐれた耐光堅牢度が得られ 々後の親水性が低下することもわかる。 ることがわかる。また処理布のウイツキング性を*5

に対 し3ーヒドロキシー 4ーペンソイルーフエニ

表一1

No.	3 ーヒドロキシー 4 ーベン ゾイルーフエニルメタクリ レートの重合 液中における 量(部)	v 1) グラフト率(%)	耐光堅牢度(級)	* 2) ウインキング性(秒)	
				染上り	洗濯 * 3) 5回
I	0 (コントロール)	1 5. 5	2	1	1 0
2	0. 1	1 5. 9	3	1	1 0
3	0 2	1 7. 1	3~4	1	1 0
4	0. 3	1 8.6	5	I	1 5
5	0. 5	2 1. 3	5	2	2 0
6	1.0	2 4. 5	5 ~ 6	1 0	100

(* 2)

水滴消滅時間(秒)

(*3)

0.1 %中性洗剤水溶液を用い、家庭用洗濯機で40 ℃、10 分間洗濯した後、 10分間水洗。

実施例 2

/メタクリル酸の15.5%グラフトーポリエチレ ンテレフタレート編地を、微粉砕した(a)2ーヒト ロキシー 4 ー n ーオクトキシベンソフエノン、(b) 多 o w f とディスパーT L 0.1 多の水分散液によ (2ーヒドロキシエチル)サリチレート、(c) 2 - 35 り、浴比 1対 1 0 0 で 1 2 0 ℃、 1時間染色した (2'ーヒドロキシー3',5'--ジーtー アミルーフエニル) (本発明)。これらグラフト染色物を、いずれも ペンゾトリアゾールのいずれか 1 種の 3 % o w f と、スミカロンレツドEIFBL(住友化学社製 セツトした後、露光試験して、各々の耐光堅牢度 分散染料) 1 % c w f 、デイスパーT L 0.1 % と からなる水分散液により浴比 1 対100で12040 発明の方 法 が と く にすぐれている こ と がわか ℃、1時間染色処理した(比較例)。一方これと は別に実施例1の表-1中、低4に示した3-ヒ

30 ドロキシー 4 ーペンゾイルーフエニルメタクリレ 実施例1の表-1中、私1に示したアクリル酸 ート0.3部を用いて共グラフト重合した、全グラ フト率18.6%のグラフトーポリエチレンテレフ タレート編地を、スミカロンレッドE-FBL1 実施例1同様にソーピング、水洗、乾燥、巾出し を測定し表一2の結果を得た。この結果から、本 る。

10

表-2

16.		耐 光 削	耐光堅牢度(級)
1	コントロール	なし	2~3
2	本 発 明	$3-$ とドロキシー 4 ーペンゾイルーフェニルメタクリレート CH_3 OH O $CH_2=C$ COO $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$	5 ~6
3	比 較 例	2-ヒドロキシー4-n-オクトキンペンソフェノン O OH & 後処理	3
4	"	2-ヒトロキシエチル)サリチレート (COOCH ₂ CH ₂ OH)	2~3
5	"	2 - (2'-ヒドロキシー 3', 5'-ジーt - アミルーフェ ベンソトリア (4

実施例1で用いたものと同じポリエチレンテレ フタレート加工糸編地を、実施例 I と同様にして 25 誘導体を含まない系により、上記同様の条件下で ベンゾイルパーオキサイド/モノクロルベンゼン の水分散液で活性化処理したのち、アクリル酸と メタクリル酸の等部からなるモノマー混合液 2.5 部、グリシジルメタクリレートと2,4ージヒド ロキシベンゾフエノンとの反応によつて得られた 30 により120℃、 1 時間染色し、以下ソービング コモノマー 0.5 部、およびノイゲンET・ 1 8 0 (第一工業製薬社製)0.2部、水97.5部よりな る重合 液に浸漬し、窒素雰囲気下に密封して100 上記2-ヒドロキシベンソフェノン誘導体を共ク ℃. 1時間攪拌処理した。ついで、実施例1と同 じホモボリマー抽出処理を行ない、グラフト率 35 つた染色物を得ることができる。

192%のグラフト物を得た。また一方、グラフ ト重合液に、上記 2 ーヒドロキシベンソフェノン グラフト重合して、グラフト率16.0%のグラフ ト物(比較例)を得た。これらのグラフト物を表 -3中に示す、分散染料の1%owfとディスパ -TL(明成化学社製)0.1%よりなる水分散液 水洗、乾燥、巾出しセツト、露光試験を実施例1 と同様に行なつて表一3の結果を得た、その結果 ラフトすることにより、すぐれた耐光堅牢度をも

表-3

		耐光堅牢度(級)		
Мо.	染 料	2ーヒドロキシーペンソフェ ノンの共グラフト なし(コントロール)	2ーヒドロキシーペンゾ フエノンの共グラフト あり(本発明)	
I	ミケトンポリエステルイエローYL(三井東圧)	3~4	6	

	·	耐光堅牢度(級)		
<i>1</i> %.	染 料	2ーヒドロキシーペンソフェ ノンの共グラフト なし (コントロール): 、	2ーヒドロキシーペンゾ フエノンの共グラフト あり(本発明)	
2	ミケトンポリエステルピン ク(三井東圧)	2	5	
3	ミケトンポリエステル GFL(三井東圧)	1	3~4	

また 2ーヒドロキシーベンソフェノンを共グラ 法、防汚性等の耐光性も著しく向上した。 フトした本発明の方法によつて親水性、帯電防止